15.1;05.5;11.4 Сверхпроводящий источник шума для сверхнизких температур

© Т.М. Ким¹, С.В. Шитов^{1,2,¶}

¹ Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия ² Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

E-mail: kim.tatyana.mail@gmail.com

[¶] E-mail: sergey3e@gmail.com

Поступило в Редакцию 1 июня 2021 г. В окончательной редакции 21 июля 2021 г. Принято к публикации 12 сентября 2021 г.

Сверхпроводящий источник шума работает при температурах < 300 mK и содержит микромостик из гафния и сверхпроводящий туннельный переход из алюминия, включенные в общий копланарный волновод. Микромостик согласован с планарной антенной и реализует функцию оптического черного тела на частотах 600–700 GHz. Копланарная линия является выходом черного тела в диапазоне 1–2 GHz. Температура микромостика устанавливается в диапазоне 0.4–9 K и калибруется с использованием дробового шума туннельного перехода. Модуляция температуры каждого из источников контролируется независимо с помощью постоянного тока посредством перевода из сверхпроводящего в нормальное состояние с характерными временами < 0.1 ms и тепловыделением $\sim 1 \, \mu$ W.

Ключевые слова: сверхпроводящий микромостик, сверхпроводящий туннельный переход, термодинамический шум, дробовой шум, шумовая термометрия.

DOI: 10.21883/PJTF.2021.24.51791.18897

Шумовые измерения при сверхнизких температурах (30-300 mK) необходимы для калибровки сверхчувствительных тепловых детекторов для исследований космоса в терагерцевом (THz) диапазоне [1] и усилителей в цепях квантовой обработки информации в гигагерцевом (GHz) диапазоне [2]. Существующие методы чернотельного излучателя (ЧТИ) используют постоянный [3] или импульсный [4] нагрев ЧТИ мощностью $\sim 1 \, \mathrm{mW}$, что может быть критичным для рефрижератора растворения с мощностью охлаждения $\sim 100 \,\mu\text{W}$. В работе [5] ЧТИ [4] охарактеризован как структурный аналог композитного болометра размером $\sim 10 \times 10 \,\mathrm{mm}$ массой $\sim 0.1\,\mathrm{g}$, в котором импульсы напряжения $\sim 10\,\mathrm{V}$ вызывают нагрев пленочного поглотителя с фронтом $\sim 1 \, \mathrm{ms.}$ Это позволяет калибровать чувствительность и скорость реакции изображающих матриц [5]. Однако эффективное время цикла нагрев-охлаждение такого источника составляет $\tau \sim 2$ s, что затрудняет реализацию радиометра с частотами модуляци
и $f_m > 1\,{\rm Hz}:$ при $f_m \sim 10\,{\rm Hz}$ температурная амплитуда ЧТИ снижается $\sim (\tau f_m)^{-1}$. В настоящей работе анализируются электрофизическая модель и конструкция интегральной схемы шумового калибратора, преимуществами которого являются малая тепловая мощность ($\sim 1\,\mu W$) и короткое время тепловой релаксации ($\tau < 0.1 \, {\rm ms}$). Предлагаемый нами ЧТИ также напоминает болометр, но в его основе лежат резистивный микромостик и планарная THz-антенна. Диапазон шумовых температур калибратора 0.4-9 К оптимален для исследования THz-детекторов, работающих в условиях космического фона с температурой $T_{bg} \approx 2.7 \,\mathrm{K}$. Физическую температуру T пленочного резистора можно задавать либо нагревом подложки, либо

током, разогревающим пленку относительно подложки. Первый способ реализован в ЧТИ [4], второй требует определения локальной температуры пленки, что невозможно ни при использовании стандартных криогенных термометров [6], ни при использовании интегральных структур типа [4]. Предлагается определять температуру микрорезистора, сравнив его шум на GHz-частотах с дробовым шумом туннельного перехода типа SIS (superconductor-insulator-superconductor) [7,8], и использовать ее для вычисления термодинамического шума на THz-частотах, что является развитием методов шумовой термометрии [9]. Принципиальная схема устройства представлена на рис. 1. Два источника шума включены последовательно в общую электрическую цепь на одном чипе. К выходу чипа подключается референсный измеритель мощности — охлаждаемый детектор или малошумящий охлаждаемый усилитель в радиометрическом режиме с мгновенной полосой 1 GHz и шумовой температурой ~ 10 К. Сверхпроводящее и резистивное состояния микромостика и SIS-перехода позволяют: 1) выключить любой из них, переведя в сверхпроводящее состояние; 2) передать без потерь сигнал от выбранного источника; 3) управлять независимо уровнем шума с помощью тока смещения в широком диапазоне частот (до ~ 100 kHz); 4) использовать критические температуры материалов как референсные параметры. Мощность шума Р_n идеального резистора может быть описана формулой Планка в неограниченном диапазоне частот Δf . В пределе низких частот или больших температур ($hf \ll k_{\rm B}T$, где h — постоянная Планка, f — частота, $k_{\rm B}$ — константа Больцмана) мощность шума, переданная в нагрузку, $P_n = k_{\rm B}T\Delta f$.

Рис. 1. Принципиальная схема устройства. 1 — SIS-переход, 2 — сверхпроводящий микромостик, 3 — референсный измеритель мощности, 4 — источники тока, 5 — измерители напряжения, 6 — полосно-заграждающие фильтры диапазона 1–2 GHz, 7 — полосно-пропускающий фильтр 1–2 GHz, 8 двухщелевая THz-антенна, 9 — полосно-заграждающие фильтры антенны 600–700 GHz.

При условии $eV \gg k_{\rm B}T \gg hf$ (где e — заряд электрона, V — напряжение) в SIS-переходе доминирует дробовой шум, который определяется током *I*. Квадрат напряжения дробового шума $\langle V_{shot}^2 \rangle = 2eIR_n^2 \Delta f$, где R_n — нормальное сопротивление, откуда согласованная мощность $P_{shot} = eIR_n \Delta f/2$. Эквивалентная температура дробового шума $T_{shot} = P_{shot}/2k_{\rm B}\Delta f$ пропорциональна *I* на линейном участке вольт-амперной характеристики (BAX) (рис. 2, *a*), минимальное значение $T_{shot \min} = eV_g/2k_{\rm B}$. Для SIS-перехода из алюминия $V_g = 340-360\,\mu$ V, тепловыделение ~ 2 nW и $T_{shot \min} \approx 2$ K. Частотный диапазон $\Delta f_{\rm SIS}$ дробового шума SIS-перехода площадью $10\,\mu$ m² не превышает 50 GHz и определяется условием $2\pi\Delta f_{\rm SIS}R_nC_{\rm SIS} < 1$, где $C_{\rm SIS}$ — емкость SIS-перехода.

600

400

800

1000

20

15

5

0

0

200

Υ^ή 10

Кроме прямого сравнения шумов можно использовать метод теплового гистерезиса ВАХ микромостика [10] (рис. 2, *b*). Превышение критического тока I_c приводит к скачку напряжения, и микромостик становится резистором с сопротивлением R_n , разогретым до температуры T, которая заведомо превышает температуру подложки T_0 . Обратный переход в сверхпроводящее состояние реализуется при токе возврата $I_r < I_c$, при этом T снижается до критического значения T_c , а разогрев — до $P_r = I_r^2 R_n$. При T < 1 К необходимо учитывать эффект электронного газа [11] и в качестве флуктуационной температуры использовать электронную температуру T_e , которую можно найти, решив уравнение постоянного потока тепла через электронный и фонон-фононный интерфейсы

$$P_{e-ph}(T) = \Sigma v(T_e^n - T_k^n) = \frac{S}{A} (T_k^4 - T_0^4), \qquad (1)$$

где T_k — температура решетки, Σ — константа электрон-фононного взаимодействия материала, v объем мостика, n = 5-6, A — константа Капицы [12], S — площадь теплового контакта пленки с подложкой. Правая часть уравнения (1) отражает разогрев фононной системы пленки относительно фононной системы подложки; при температурах выше 1 К $T_k - T_0 \gg T_e - T_k$. Степень *п* можно уточнить, измеряя тепловую мощность в самой нижней точке резистивной ветви ВАХ, где $P_{e-ph}(T) = I_r(T_0)^2 R_n$. В этой точке рассчитанный шум микромостика должен соответствовать дробовому шуму: $T_e \approx T_{shot}$. Спектр шума мостика с электронным газом можно считать термодинамическим до частот, ограниченных эффективностью андреевских зеркал [13] на границе мостик-сверхпроводящие электроды из ниобия, т. е. до $\sim 750\,{\rm GHz}$. ЧТИ предназначен для использования в двух частотных диапазонах (1-2 и 600-700 GHz)



140

120

100 80 Y H 60

60 40

20

0

0

2

4

6

h

 $\mathbf{\Sigma}$

2

0





Рис. 3. Конструкция устройства. a — упрощенная топология чипа и внешние цепи; области металлизации чипа заштрихованы. 1-9 — то же, что на рис. 1, 10 — копланарный волновод, 11 — диэлектрическая подложка, 12 — коаксиальный кабель. b — рассчитанные [14] параметры экспериментального чипа: коэффициент передачи сигнала с SIS-перехода ($S_{21SISon}$), коэффициент передачи с микромостика (S_{21BRon}), коэффициент отражения чипа при выключенных (S_{11off}) и включенных ($S_{11SISon}$, S_{11BRon}) источниках. c — схема передачи сигнала ЧТИ с применением коллимирующей иммерсионной оптики для проекта [1]: референсный усилитель 3 подключается к чипу 13, на котором расположен излучатель 2; линза 14 формирует коллимированный пучок, который поступает через аналогичную линзу на чип 15, где расположен тестируемый детектор 16.

для продолжения проектов [1,15]. Диапазон температур микромостика ограничен критическими температурами гафния и ниобия: $T_{cHf} \approx 0.4$ К и $T_{cNb} \approx 9$ К. Упрощенная топология чипа представлена на рис. 3, *a*: SIS-переход и микромостик включены в общую копланарную линию из ниобия на сапфировой подложке. Микромостик согласован одновременно с двухщелевой THz-антенной [1,15,16] и референсным усилителем, подключенным через копланарный волновод в диапазоне 1-2 GHz. Полоснозаграждающие фильтры антенны предотвращают утечку сигнала в диапазоне 600-700 GHz и прозрачны в диапазоне 1-2 GHz. Источники тока и измерители напряжения подключены через полосно-заграждающие

фильтры 1-2 GHz. Электродинамический расчет чипа в среде Cadence AWR [14] подтвердил реализуемость предложенного устройства в диапазоне 1-2 GHz (рис. 3, b). Чип помещается на плоскую поверхность эллиптической иммерсионной линзы (рис. 3, c) так, что антенна находится в ее фокусе, а тестируемый детектор [15], снабженный аналогичной линзовой антенной (ЛА), расположен на удалении ~ 10 mm в ближней зоне, где фронт излучения плоский. Такая система ЛА с типичным коэффициентом направленности > 20 dB не требует промежуточной оптики и обеспечивает высокую помехозащищенность: ослабление внеосевых пучков составит > 16 dB. Потери сигнала определяются дифракционным рассеянием на апертуре ЛА и не превышают $1 \, dB ~(\sim 20\%)$. Термодинамический фон криостата $0.3 \, \mathrm{K}$ характеризуется границей планковского спектра в районе 10 GHz, что позволяет пренебречь фотонной нагрузкой THz-детектора. Микрорезистор 50 Ω размером $2 \times 2 \times 0.05 \,\mu{
m m}$ с теплопроводностью $G = 10^{-9}\,{
m W/K}$ разогревается до $T = 9 \,\mathrm{K}$ мощностью $3 \,\mu\mathrm{W}$ при смещении 13 mV; при температуре калибровки 2 К мощность резко падает и составляет 2 nW при напряжении 0.3 mV. Оценить паразитный нагрев ΔT подложки из сапфира с удельной теплопроводностью $G_s = 10^{-2} \, \mathrm{W}/(\mathrm{K} \cdot \mathrm{m})$ при *T*₀ = 100 mK [17] можно с помощью упрощенной модели распространения тепла в виде изотермической полусферы диаметром D. Соотношение $\Delta T(D) = P/G_s \pi D$ является результатом интегрирования градиента температуры между источником диаметра D с мощностью P и бесконечно удаленной изотермической полусферой Т₀. Если расположить SIS-переход на расстоянии 2 mm от мостика, то рассчитанное в этой точке $\Delta T < 10 \, {\rm mK}$, и таким нагревом SIS-перехода можно пренебречь. Проведенные оценки показывают, что предлагаемый генератор шума не перегрузит криостат растворения и в принципе может быть интегрирован в составе микросхемы с практическим болометром и/или усилителем. Эксперимент по модуляции в проекте [15] позволил оценить время температурной релаксации микромостика из гафния < 10 µs, что определяется временем электрон-фононной релаксации. Использование электронного газа в качестве термодинамической среды [18] открывает качественно новые возможности в прецизионных измерениях сверхмалошумящих устройств.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-37-90094, а также Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Программы повышения конкурентоспособности НИТУ МИСиС в части материаловедения — грант НИТУ МИСиС № К2-2020-016.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- A.V. Merenkov, V.I. Chichkov, A.B. Ermakov, A.V. Ustinov, S.V. Shitov, IEEE Trans. Appl. Supercond., 28 (7), 1 (2018). DOI: 10.1109/TASC.2018.2827981
- [2] B.H. Eom, P.K. Day, H.G. LeDuc, J. Zmuidzinas, Nature Phys., 8, 623 (2012). DOI: 10.1038/nphys2356
- [3] A.V. Uvarov, S.V. Shitov, A.N. Vystavkin, Meas. Techn., 53
 (9), 1047 (2010). DOI: 10.1007/s11018-010-9617-4

- [4] Ph. Abbon, A. Delbart, M. Fesquet, C. Magneville, B. Mazeau, J.-P. Pansart, D. Yvon, L. Dumoulin, S. Marnieros, Ph. Camus, T. Durand, Ch. Hoffmann, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 575 (3), 412 (2007). DOI: 10.1016/j.nima.2007.02.094
- [5] S. Masi, P. de Bernardis, A. Paiella, F. Piacentini, L. Lamagna, A. Coppolecchia, P.A.R. Ade, E.S. Battistelli, M.G. Castellano, I. Colantoni, F. Columbro, G. D'Alessandro, M. De Petris, S. Gordon, C. Magneville, P. Mauskopf, G. Pettinari, G. Pisano, G. Polenta, G. Presta, E. Tommasi, C. Tucker, V. Vdovin, A. Volpe, D. Yvon, J. Cosmol. Astropart. Phys., 2019 (7), 003 (2019). DOI: 10.1088/1475-7516/2019/07/003
- [6] https://www.lakeshore.com/products/categories/ temperatureproducts/cryogenic-temperature-sensors
- [7] V.Yu. Belitsky, V.P. Koshelets, I.L. Serpuchenko, M.A. Tarasov, L.V. Filippenko, S.V. Shitov, in *Proc. of the 20th Eur. Microwave Conf.* (IEEE, 1990), vol. 1, p. 816. DOI: 10.1109/EUMA.1990.336144
- [8] H. Inoue, T. Noguchi, K. Kohno, J. Phys.: Conf. Ser., 234, 042014 (2010). DOI: 10.1088/1742-6596/234/4/042014
- [9] L. Spietz, R.J. Schoelkopf, P. Pari, Appl. Phys. Lett., 89 (18), 183123 (2006). DOI: 10.1063/1.2382736
- [10] B.S. Karasik, S.V. Pereverzev, D. Olaya, J. Wei, M.E. Gershenson, A.V. Sergeev, IEEE Trans. Appl. Supercond., **19** (3), 532 (2009). DOI: 10.1109/TASC.2009.2019426
- [11] F.C. Wellstood, C. Urbina, J. Clarke, Phys. Rev. B, 49 (9), 5942 (1994). DOI: 10.1103/PhysRevB.49.5942
- [12] G.L. Pollack, Rev. Mod. Phys., 41 (1), 48 (1969).DOI: 10.1103/RevModPhys.41.48
- [13] D. Chouvaev, L. Kuzmin, M. Tarasov, Supercond. Sci. Technol., 12 (11), 985 (1999).
 DOI: 10.1088/0953-2048/12/11/386
- [14] Cadence AWR [Электронный ресурс]. URL: https://www.awr.com/awr-software/products/awr-designenvironment
- [15] А.В. Меренков, С.В. Шитов, В.И. Чичков, А.Б. Ермаков, Т.М. Ким, А.В. Устинов, Письма в ЖТФ, 44 (13), 59 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.13.46328.17149
 [A.V. Merenkov, S.V. Shitov, V.I. Chichkov, A.B. Ermakov, T.M. Kim, A.V. Ustinov, Tech. Phys. Lett., 44 (7), 581 (2018). DOI: 10.1134/S106378501807012X].
- [16] С.В. Шитов, Письма в ЖТФ, 37 (19), 88 (2011).
 [S.V. Shitov, Tech. Phys. Lett., 37 (10), 932 (2011).
 DOI: 10.1134/S1063785011100117].
- [17] A.L. Woodcraft, M. Barucci, P.R. Hastings, L. Lolli, V. Martelli, L. Risegari, G. Ventura, Criogenics, 49 (5), 159 (2009). DOI: 10.1016/j.cryogenics.2008.10.024
- [18] B.S. Karasik, C.B. McKitterick, T.J. Reck, D.E. Prober, IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., 5 (1), 16 (2015). DOI: 10.1109/TTHZ.2014.2370755